(9) 日本国特許庁 (JP)

①特許出願公開

⑫公開特許公報(A)

昭56-122194

⑤Int. Cl.³H 05 K 3/06

識別記号

庁内整理番号 6465--5 F **③公開 昭和56年(1981)9月25日**

発明の数 1 審査請求 有

(全 5 頁)

60プリント回路板の製造方法

の特

顧 昭55-24100

五十里邦弘

②出

顧 昭55(1980)2月29日

⑫発 明 者

川崎市幸区小向東芝町1番地東 京芝浦電気株式会社総合研究所

内

@発明者高橋勝弘

川崎市幸区小向東芝町1番地東

京芝浦電気株式会社総合研究所内

加発明者武田一広

川崎市幸区小向東芝町1番地東 京芝浦電気株式会社総合研究所

内

の出 願 人 東京芝浦電気株式会社

川崎市幸区堀川町72番地

四代理 人,并理士津国帝军

外1名

明 却

1. 発明の名称

プリント回路板の製造方法

- 2. 特許請求の範囲
 - 1. (A) 絶縁 基板 表面に 接着剤 層を設ける 工程 と、
 - (3) 前記接海朔層姿面を化学的方法又は物理的方法により凹凸化及び製水化する工程と、
 - (C) 前配の凹凸化した接着刺扇表面上及び スルーホール用貫道孔内数面上に奪い無 電解網めつき膜を形成する工器と、
 - (D) 前記の毎い無電解解めつき膜の所盤回 略部分を除く部分をマスクする工程と、
 - 図 次いで、前記の様い無電解解めつき機の所盤回路部分に電解網めつき層を陶器 りする工程と、
 - (F) 工程(D) で形成したマスクを除去した後、 所盛回路部分を除く部分の様い無 電解鎖 めつき膜をエフチング類によりエンチン

火除去する工程と、

を具備するプリント国際板の製造方法において、前配の工程図と工程図との関に、電解制めつき層上に無色酸化銅膜を設ける工程を有し、前配工程図の後に前記無色酸化銅膜を設まする工程を有することを特徴とするプリント図的板の製造方法。

- 2. 工程のの接着利用がジェン系合成ゴムを主成分とする機能材料から成る特許請求の範囲 第1項に記載のブリント回路板の製造方法。
- 8. 工程(B)の凹凸化を強酸化剤を用いて行う特 許額水の範囲第1項又は第3項に記載のブリ ント超路板の製造方法。
- 4. 工程にの無電解剤めつき製の厚さが1~7 pmである特許額束の範囲第1項に記載のブリント回路板の製造方法。
- 5. 工程図のエッチング割が、アルカリエッチング剤である特許請求の範囲第1項に記載の プリント回路板の製造方法。
- 8. 発明の幹額な説明

特開昭56-122194(2)

本発明はプリント回路板の製造方法に係り、特にセミアディティア法に属する製造方法であってスルーホール信頼性に優れ、製品参覧りが高いプリント回路板の製造方法に関する。

近年、IC、LSIの実用化が適む化件い、実 装される機器の小型化、高性能化および高度要性 化が進められている。これに対応してブリント回 路板自体にも高密度配線化による小型化、高度製 性化および低コスト化が強く要請されている。

綴るため微細なパターンは厳しい。しかも魔被処 理の困難を伴りなど路欠点を有している。

これに対し、 アディティブ法は、 スルーホール 用大を含む総縁基板の所要回路部分にのみ選択的 に無電解めつき層を形成する方法であるから、 材料が無駄に消費されないこと、 更に廃液処理の砂 難も少ないなどの利点がある。 しかし、 無電解め つきにより形成される網層は、 抗吸力、 延 異性な どの物性面で劣るため、 親皮障では高僧観性の要求に充分に応えているとは首い難い。

そとで、アディティブ法の長所を生かしつつその欠点を克服する方法としてセミアディティブ法が存在する。 との方法は、無電解めつきと電解めつきを併用するものであり、次の第工程を備えている。

- ω 総義基权表面に接着剤潜を設ける工程、
- (B) 前記録着期層表面を化学的方法又は物理的方法により凹凸化及び観水化する工程、
- (C) 前記の凹凸化した接着制層表面上及びスルー ホール用貫道孔内差面上に奪い無電解鎖めつき

膜を形成する工程、

- (スルーホール部分を含む。以下、同じ)を除
- く部分を樹脂系マスク剤によりマスクする工程、 図 次いで、前配の薄い無電解側めつき膜の所望
- 回路部分に電解網めつき着を肉盛りする工程、 切 工程(ので形成したマスクを除去した後、所望

回路部分を除く部分の薄い無電解側めつを膜を エッチング制によりエッチング除去する工程。

かかるセミアディティブ技によれば、エッテング除去される劇は極く少量であるから材料の無駄な消費は極めて少ない。 回路部分とスルーホール部分が同一の電影朝めつき膜で形成され、網層の物性の点も申し分ない。又、サイドエッチングによる回路の細りが少ないため数組パターンを形成でき、高密度化に適する、などの利点がある。

とのように、セミアディティブ法によるプリント 回路板の製造方法は我々の点で使れているが、 製品歩御りの点で問題が残つている。

即ち、前途の工程例で不要となつた様い無電祭

鋼めつき膜を設去する時に、所望回路部分もエッチングされてしまうが、特にスルーホールのコーナ部分が強度にエッチングされる傾向にあり、その結果折角形成したコーナ部の鋼めつき層が移くなってしまい、時には断離する場合すらある。かかる不良製品の発生のため、歩智りが約708程度に止まつているのが説状である。

まで考慮すると無電探側めつき膜の厚さを無制器 に小さくすることはできず、通常 2 ~5 mmは必要 である。結局この方法ではコーナ部分の薄層化を 避けることはできない。

本発明の目的は、上述のごとませまアディティと に 大法人された欠点である、エッチング工程におけるスルーホールコーナ部薄層化の離点を解消し、 スルーホール信頼性に優れ、よつて製品参留りの 高いブリント回路板の製造方法を提供することに ある。

この目的を遊成するために本発明者らが鋭意研究を重ねた結果、エッチングレジストとして無色 飲化側膜を用いることが有効であることを見出し、 本発明を完成するに至つた。

即ち本発明は、前述した工程の乃至工程のを具備するプリント 図路板の製造方法において、工程図と工程例との間に、電解銅めつき層上に無色機化銅膜を設ける工程を有し、工程例の後に前記無色機化銅膜を設まする工程を有することを幹着とするプリント図路板の製造方法である。

れる。第1のグループは、ジェン系合成ゴムを主 成分とするもので、ブリント回路板の基本特性と して重要な朝めつき層の強い密着力が得られるが、 表面抵抗などの電気特性が務と低い傾向にある。 ジェン系合成コムとしては、例えばプタジェン重 合体、プタジエンアクリロニトリル共重合体、イ ソプレンゴム、クロロプレンゴム、ABS樹脂な どがあげられる。これらは、そのまま用いてもよ く、エポキシ樹脂、フェノール樹脂などの熱硬化。 性樹脂、植強剤としての役割を果すシリカゲル、 ケイ酸ジルコニウム、ケイ酸マグネシウムなどの 充填剤を遺宜配合してもよい。第2のグループは、 疫着期組成中にジェン系合成ゴムを含まないもの て、第1のグループに比し電気等性の点で優れる ものの、めつき層と絶縁基板との簡着力は稍々低 い傾向がある。遺常、エポキシ質脂を主成分とし、 第1のグループと同様、無機光填剤を適宜配合し て用いる。ユポキシ根脂としては、通常のガラス エポキシ系網磁機層板の製造に使用されるもので よく、残えばピスフェノール型エポキシ樹脂、ノポ

特開昭56-122194(3) 以下、工程を違つて本発明を詳細に説明する。 工程以で使用される能縁基板としては、プラス

工程(A)で使用される絶縁基板としては、プラステック板、セラミフク板、被機板、金属板表面を 絶縁性樹脂で被板したものなどが挙げられる。

用いる接着形の組成は3つのグループに分類さ

ラック選エポキン構用、前環式エポキシ構用など がある。

総録基板表面に接着利用を設ける方法としては、接着利害液を直接基板表面に接着 できた。 ののは、接着利害液を ブラスチフクフィルム、アルミ 答、紙 などの間接シート 材料面に 散布、乾燥せしめ半便化状態とした狭に、 ブリ で かった 医骨 せしめ、 加圧加熱により 一体 化して よい。 間接シート 材料は製産又はエフチングにより 除 去すればよい。 接着 利用の厚さは、 めっき 層の 密着力、 基板のハンダ剤 熱性に影響する。 澄常、 10~100g、更には 20~70gが好適である。

工程(C) に用いる無電解網めつき液としては、例えば網域として硫酸鋼、雑化剤としてエチレンジアミンテトラ酢酸もしくはロシェル塩、産元剤としてホルムアルデヒド、更に雇元力付与剤として力性ソーダ、めつき膜の全具物性向上剤として少党のジェリジル、ボリエチレンオキシトなどを含むものが使用され、めつき膜の析出条件としては、50~70℃の速度、120~18.0の以が普遍で

ある。 との工程で形成する無電解倒めつき膜の厚さは、 1~7 gが好ましく更には 8~5 gが好ま

工程ので用いる質明系マスク別としては、暴色 他化倒皮膜を形成する駅の処理条件である器を見して 力り性に耐え、かつ後で下地から容易に創産して るものが強まれる。これらの要件は厳しいものレッ なく、アルカリ可溶またはアルカリ製産型のレジスト材料を除けば市販のほとんどのレジスト材料を除けば市販のほとのとば熱乾燥型インク、ドライフイルム、液状ク、紫外線硬化型インク、ドライフイルム、液状レジストなどを適宜使用できる。

工程図において、電解倒めつきにより図路部分にめつき膜を内盛りするには通常の硫酸倒めつき、ビロリン酸倒めつきのいずれを用いてもよいが全異物性としてはビロリン酸倒めつき膜の方が硫酸倒めつき膜よりも優れており避常ビロリン酸倒めつきが使用される。

工程図に引き続いて、肉盛りした電解側のつき 層の表面に黒色酸化銅皮膜を形成する。との皮膜

続いて、電解劇めつき勝上の無色酸化鋼皮膜を 除去する。劇層に影響を与えない硫酸、塩酸など の機で処理するとよい。

以上部述したところから明らかなように、本発明の方法によれば、従来不要を無電解倒めった。所要を無電解側のカスクを表して、所要は協力の電解側のカーナ部の連層化も起動けられ、スルーホールコーナ部の連層化も起かった。従って不良製品は著しく減少し、製品分割はほぼ100%に建する。従来のセミアディとを脅りが約70%止まりであったととを考けたると、本発明による改良は非常に価値の大きいものと言える。

虫生纲 1

下記の組成分をホモジナイザーで混合したのちに、三本ロールにより十分均一に混雑した。その うちブチルセロソルブ溶液で25重量多の接着剤 溶液に希釈與整した。

ニトリルゴム(日本ゼオン物製、商品名: ハイカー1072)の20重量系のメチルエチル

特際昭56-122194(4)

ケトン辞被…… 8 5 0 重量部

- フェノール樹脂(三菱ガス化学映製、商品名 : ニカノールPR~1440M)の50重量系の メタノール溶液……50重量系
- エポキシ樹脂(シェル石油化学映製、商品名: エピコート1001)の80重量多のメチルエチルケトン溶液……81重量部
- ・ 酸無水物系耐脂硬化剤(日本化薬物製、商品名:カヤハードCLA)の30重量多のプチルセロソルプ溶液……18重量部
- シリカ粉末(日本アエロジル(物製、商品名 +・ 200) … … 10重量部

一方厚さ 1.6 mの 紙エポキシ系機 増板の 会面および 裏面に上記 設着剤を 7 イヤーバーに て 放布 し に 焼 膜厚が 約 4 0 m に なる 様に 放布 し た。 乾燥条件 と し て 最初に 9 0 ℃、 8 0 分間 の 第一次 乾燥を 行つ た 後に、 1 8 5 ℃、 4 0 分間 の 第二次 乾燥を 行った 後に、 1 8 5 ℃、 4 0 分間 の 第二次 乾燥を がた い 妥 着 削燥を ほ こう全に 優 化 せ し め た。 次 に み ら れ た 級 着 剤 付 き 復 層 板 の 所 定 の 位置 に ス ル ー ホ ー ル の た め の 貫 通孔を 穿孔 せ し め た。 然る の ち

に下記りロム酸/硫酸混酸溶液に50℃、7分間 設置して、接着頑衷面に凹凸面を形成させた。木 洗の後に8%の重亜硫酸ソーダ

ο クロム酸/硫酸、混酸溶液

緑水クロム酸

759/1

油硫铁

250m4/1

水

残 余

水溶液に浸漉して過剰の8価クロムを中和した袋 に水洗し、めつき前処理を行つた。前処理被には Shipley 社の製品: 6 Fを使用した。次に下記組 成の無電飼めつき浴中に70℃、40分間浸漉し て浮さ約8μの無電銅めつき膜を、スルーホール 用穴を含む積層板の全表面に均一に設けた。

ο 無電解銅めつき浴組成

硫酸鈣		0.0 4	mol/g
EDTA		0.1 0	moL/g
フオルマリン		0.8 0	mol/l
ジビリジル		20	19/8
アセチノール	E - 5 0 *	500	19/8
苛性ソーダ		pH 1	2.5 に調整

エツチングマシン ケムカツト モデル 587 (ケムカクト社)

アルカリエツチング剤 比重: 1.218、pH: 8.5

温度 48℃

エフチング時間

10 sec .

上記の黒色彼化銅皮膜はエフチングレジストとし て、アルカリエフテング剤に十分耐えるものであ つた。最後に108塩酸水溶液に80秒間浸漉し て、黒色激化弱皮膜を除去してブリント国路板を 得た。同様にして回路板を多数製造したが、 800 欠のスルーホールにつき、スルーホールコーナー 部分で海漕化したり肩切れを起したものは皆無で あつた。またハンダ上り特性の点でも、すべて実 用上申し分ないものであつた。

実施例】においてリストンドライフィルム #118 (デユポン社製、商品名)に代えて、めつきレジ ストインク(ワーナー社製、 PR-4000)を使用 する以外実施終〕と同一の工程でブリント国路板 を作製した。コーナー部分の達増化もなく、 ハン

3編8356-122194(5)

日本サーフアクタン Funisi、ノニオン系界面話性剤

1 2 0 ℃、 2 0 分間オープン乾燥技に過硫酸で ンモニウム塩で崩めつき膜をエツチングして清浄 にしてから、非回路部分にマスダ利としてリスト ンドライフイルム・118(デユポン社製、商品 名)を設け、電解網めつき液に浸漉して所護回路 部分に浮さ約85gの電解鋼めつき農を肉盛りし た。 電解めつき液にはピロリン酸鍋めつき液を用 い、50℃、8A/dm[±] の条件を使用した。次に下 記組成の黒色歳化纲皮膜形成欲を調整し、60℃、 1.0分間浸液して無色量化假皮膜を形成した。

o 黑色酸化銅皮膜形成被

事件ソーダ

1859/4

当就後ソーダ

159/8

更に非国路部分に設けたマスク剤を塩化メテレン で剝削した後にアルカリエフチング剤(Cu(NEs)4 Cia を主成分とする)に使復して、下地層の無電 懈めつき裏をエツテング除去した。 エツチング条 件には以下を使用した。

ダ上がり特性も実用上全く掲載ないものであつた。

実施例1において黒色酸化鍋皮膜を設ける工程 を省略する以外、実施例1と同一の工程でプリン ト留路板を作襲した。エフチングによるコーナー 部分の種類化が大きく、800大のスルーホール中 5 穴が肩切れに近い状態でプリント回路板として の使用に耐えないものであつた。

> 東京芝浦電気株式会社 人雞出禮幹

代理人 弁理士

上